Bi 系高温超伝導ウィスカーにおける臨界電流密度異方性の改善

Improvement of Critical Current Density of Anisotropy in Bi-based High-Temperature

Superconducting Whisker

米子工業高等専門学校¹,豊橋技術科学大学²,鳥取県産業技術センター³⁰荒木 優一¹, 田中 博美¹,武藤 浩行²,松田 厚範²,河村 剛²,玉井 博康³

Yonago Natl. Coll. of Tech.¹, Toyohashi Univ. of Tech.², Tottori Inst. of Ind. Tech.³ ^OYuichi Araki¹,

Hiromi Tanaka¹, Hiroyuki Muto², Atsunori Matsuda², Go Kawamura², Hiroyasu Tamai³

E-mail: s12702ay@student.yonago-k.ac.jp

1. 緒言

Bi₂Sr₂Ca_{n-1}Cu_nO_y高温超伝導針状結晶(以後, Bi 系ウ ィスカー)は配向制御不要,作製が容易といった Bi 系高温超伝導体本来の特長に加え,高臨界電流密度 (*J*_c)および完全結晶性を有する.そのため,超伝導 線材等の基礎研究に適しているといえる.一方で,Bi 系ウィスカーをはじめとする銅酸化物高温超伝導体は その結晶構造に起因する強い*J*_c異方性を持つ.一般に, 強い*J*_c異方性は応用の妨げとなる.

これまでに、銅酸化物高温超伝導体における J_c 異方 性の改善例として $CuBa_2Ca_3Cu_4O_{12-x}$ 高温超伝導体への Mg 不純物添加がある¹⁾.本研究ではこの Mg 不純物添 加を Bi 系ウィスカーに適応させる.これにより、Bi 系ウィスカーにおいても J_c 異方性の改善が期待される.

2. 実験方法

まず, Al₂O₃ 燃焼ボートに MgO 粉末を充填する. そ こへ ASGQP (<u>Al₂O₃-Seeded G</u>lassy <u>Q</u>uenched <u>P</u>latelets) 法²⁾ を用いて育成した Bi 系ウィスカーを埋没する. その後, 管状炉を用いてアニール処理を施す. なお, アニール条件は温度:400~800°C,時間:5h, 雰囲気: 大気中とした. 以上の工程で Mg 不純物を熱拡散した Bi 系ウィスカーを以後, "Mg 添加ウィスカー"と呼ぶ.

Mg 添加ウィスカーにおける J_c異方性の評価では, 外部磁場(H)印加中の電流-電圧(I – V)特性を測 定し,異方性パラメータ(y)を算出した.なお, yの 算出には下式(1)を用いた.

 $\gamma = J_{c\perp}/J_{c/l}$ (1) (1) 式における各変数の意味を以下に示す. $J_{c\perp} : H$ $\perp c$ 外部磁場下の J_c , $J_{c/l} : H//c$ 外部磁場下の J_c . 比較 のため, Mg 不純物添加無しの Bi 系ウィスカー(以後, as-grown ウィスカー) においても同条件で評価した.

3. 結果と検討

Fig.1 に Mg 添加 ウィスカーにおける J_{c} – 外部磁場印 加角度(θ) 特性を示す. 図より, Mg 添加 ウィスカー



Fig.1. $J_c - \theta$ characteristics in Bi-based superconducting whiskers which were doped Mg. θ is defined an angle between a direction of applied magnetic field and c-axis.

の J_c 異方性は改善されていることが分かる.特に,ア ニール温度を 400℃とした Mg 添加ウィスカーにおい て J_c 異方性の改善が著しい. γ を算出すると, as-grown ウィスカーの $\gamma = 13.8$ に対しアニール温度を 400℃と した Mg 添加ウィスカーは $\gamma = 1.89$ と約 1/7 に改善され ていることが明らかとなった.この γ 値は Bi 系高温超 伝導体と同じく実用化が期待されている YBa₂Cu₃O_x高 温超伝導体の $\gamma = 4$ と比べても十分に小さいため,実用 十分な γ 値であるといえる³.

4. 結言

Bi 系高温超伝導体の J_c 異方性を改善するため, Bi 系ウィスカーにおいて Mg 不純物を添加した. その結 果,アニール温度を 400℃とする Mg 添加ウィスカー で J_c の異方性パラメータが $\gamma = 1.89$ と,従来の $\gamma = 13.8$ と比べ約 1/7 に改善することができた.

文 献

- 1) S. K. Agarwal et. al., Phys. Rev. B, 58 (1998) 9504.
- 2) H. Uemoto et. al., Physica C, **392** (2003) 512.

3) B. Roas et. al., Phys. Rev. Lett., 64 (1990) 479.